

—会告—

近畿アルミニウム表面処理研究会 2016 学術・技術講演発表大会 プログラム

受付 13時10分開始

開催日時及び開催場所：平成28年6月24日 13:30～16:50，ホテルアウイーナ大阪『芙蓉』

講演時間	講演番号	講演題名および講演者名
13:30～ 14:30	依頼講演	座長：野口 駿雄 金属表面処理の現状と将来 —めっき— (独法)大阪市立工業研究所 ○藤原 裕
14:30～14:40		休 憩
		【第1部】 座長：喜多村 康一
14:40	01	MPO ₄ (M = La , Y) ナノ粒子埋入 Al アノード酸化皮膜剤の作製 (近畿大院) ○中ノ坊 豊・岩崎 光伸
14:55	02	火花放電アノード酸化による ZrTiO ₄ 皮膜の作製とパターンニング処理 (近畿大院) ○藤原 祐一郎・岩崎 光伸
15:10	03	火花放電アノード酸化による BaTiO ₃ 皮膜材の作製と諸特性 (近畿大院) ○徳永 和磨・岩崎 光伸
15:25	04	SIMS による多結晶シリコン半導体中の P の挙動と解析 (近畿大院) ○岩崎 滉大・岩崎 光伸・藤野 隆由
15:40～15:50		休 憩
		【第2部】 座長：藤野 隆由
15:50	05	アルミニウム電析の分光学的追跡 (大阪府大工) ○岡田和也・初岡 優・椎木 弘・長岡 勉
16:05	06	アルミニウムのプラズマ陽極酸化皮膜処理技術 (株中金) ○大島 裕一郎・寺西 一明・
16:20	07	クロムフリーアルミニウム合金用化成処理 (奥野製薬工業(株)) ○保田 徳・原 健二・片山 順一
16:35	08	セラミック基板への表裏差厚 Au めっき方法の検討 (株太洋工作所) ○小川 祐輔・喜多村 康一・立川 健二郎
17:15～19:00		懇親会 ホテルアウイーナ大阪 『206号室』

○印は登壇者